科学研究費助成事業

研究成果報告

	21±
機関番号: 1 0 1 0 1	
研究種目: 基盤研究(B)(一般)	
研究期間: 2013~2015	
課題番号: 2 5 2 8 6 0 3 9	
研究課題名(和文)半導体スピン注入を利用した核スピン制御と量子情報デバイスの基盤構築	
研究課題名(英文)Coherent control of nuclear spin using spin injection into semiconductor for application to quntum information devices	
研究代表者	
植村 哲也(UEMURA, TETSUYA)	
北海道大学・情報科学研究科・准教授	
研究者番号:2 0 3 4 4 4 7 6	

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 14,300,000円

研究成果の概要(和文):半導体中の核スピンは量子力学的な重ね合わせ状態を比較的長く維持することができ,量子 計算機の量子ビットとして有望である.本研究では,強磁性体から半導体へのスピン注入を用いた新たな核磁気共鳴(N MR)デバイスを開発した.高いスピン偏極率を有するハーフメタル強磁性体Co2MnSiからGaAsへの高効率スピン注入を実 証し,さらに注入した電子スピンを用いて,GaおよびAs原子の核スピンを高効率に偏極できること,および,核スピン に対するNMR操作を電気的に高感度に検出できることを示した.さらに,Ga原子の核スピン準位間のラビ振動を実証し ,核スピンのコヒーレント制御にスピン注入素子で初めて成功した.

研究成果の概要(英文): Nuclear spins in semiconductors are an ideal system for implementing quantum bits (qubits) for quantum computation because they have an extremely long coherence time. In this project, a novel nuclear magnetic resonance (NMR) system that uses spin injection from a highly polarized spin source has been developed. An efficient spin injection into GaAs from a half-metallic spin source of Co2MnSi enabled an efficient dynamic nuclear polarization of Ga and As nuclei in GaAs and a sensitive detection of NMR signals. Moreover, coherent control of nuclear spins, or the Rabi oscillation between two quantum levels formed at Ga nuclei, induced by a pulsed NMR has been demonstrated at a relatively low magnetic field of approximately 0.1 T. This provides a novel all-electrical solid-state NMR system with the high spatial resolution and high sensitivity needed to implement scalable nuclear-spin based qubits.

研究分野: スピントロニクス

キーワード:半導体スピン注入 核スピン ハーフメタル 半導体 量子ビット

2版



1.研究開始当初の背景

半導体中の核スピンは量子力学的な重ね 合わせ状態を比較的長く維持することがで き,量子計算機の量子ビットとして有望であ る[1].核スピン量子ビットの操作と検出には 核磁気共鳴(NMR)が用いられるが,通常の化 学分析で広く用いられている NMR 法では試 料に一様に強い外部磁場を印加して核スピ ンを偏極させるため、微小な領域の核スピン のみを制御することはできない、さらに、核 スピンの磁気モーメントが小さいため,外部 磁場のみでは効率良く核スピンを偏極させ ることは難しく,また,従来のピックアップ コイルを用いた検出手法では検出感度は不 十分となる.このため,高い空間分解能と検 出感度を有する NMR 技術の開発は, 固体量 子計算機を実現するための基盤技術として 極めて重要であり,現在盛んに研究がなされ ている.そのような中,NMR 信号の強度を 劇的に増大させる手法として,電子スピンと 核スピンの間に働く超微細相互作用と呼ば れる相互作用により,局所的に核スピンを偏 極させる動的核スピン偏極(DNP: Dynamic Nuclear Polarization)が注目されている DNP による半導体中の核スピン制御の先行 研究としては,電子スピンの生成と検出を光 学的に行う方法[2]や量子ホール状態を利用 して電気的に行う方法[3]がそれぞれ提案さ れているが,いずれもデバイス化には不適で ある

一方で,従来の半導体デバイスに電子ス ピンの自由度を付加した新たなスピン機能 デバイスの創出に向け,強磁性体からスピ ン偏極した電子を半導体に注入する研究が 盛んに行われている[4-8].この半導体スピ ン注入の手法を DNP に活用すれば,先行研 究の光学的手法に比べ,素子の微細化・高 集積化が可能となり,また,量子ホール状 態を利用する手法のような極低温・高磁場 が不要となる.このため,高い空間分解能 を有し,かつ,高感度な固体 NMR 素子の 実現が大いに期待される.

2.研究の目的

上記の背景から,本研究の目的は,強磁性 体から半導体に注入された電子スピンを利 用し,核スピンをサブミクロンスケールの空 間分解能で制御し,かつ,高感度に検出でき る素子を創出することである.図1に本研究 の基本概念を示す.まず,強磁性体・半導体 間に電流を流し,強磁性体から半導体にスピ ン偏極した電子を注入する(スピン注入). 生成された電子スピンとそのまわりの核ス ピンの間に働く超微細相互作用により,核ス ピンを局所的に偏極させる (DNP). 偏極し た核スピンに,共鳴周波数で振動する磁場を 印加し,NMR により核スピンを回転させる (核スピン操作).核スピンの回転に伴い,核 スピンが電子スピンに及ぼす有効磁場(核磁 場 Bn)の大きさ・方向が変化し,これに伴い



図1 半導体スピン注入を用いた核スピン制 御素子

電子スピン状態も変化する.この電子スピン 状態の変化を強磁性体の電位変化から検出 することで,核スピン状態を検出する. 3.研究の方法

上記目的を達成するため,本研究では,高 いスピン偏極率が期待されるハーフメタル 強磁性体の Co₂MnSi をスピン源とする GaAs へのスピン注入素子を作製した.スピン注入 特性は,非局所4端子配置を用いたスピンバ ルプ効果測定および Hanle 効果測定により評 価した.さらに,注入された電子スピンを用 いた Ga および As 原子核に対する DNP の評 価,ならびに,DNP により偏極した核スピン に対する NMR の電気的検出を過渡 oblique Hanle 効果測定により行った.

4.研究成果

以下に,本研究で得られた主な成果を項目ご とにまとめる.

(1) 半導体への高効率スピン注入

図 2(a), (b)に作製した素子における,4.2 K での spin-valve 信号と Hanle 信号の測定結果 を示す[8].両信号ともに非常に明瞭であり, スピン注入の確実な証拠が得られた.Hanle 信号の半値幅から見積もられるスピン緩和 時間はおよそ 20 nsec 程度であり,この値は チャネルのドーピング濃度から期待される 値とよい一致を示した.このことは,観測さ れた信号はチャネルに注入された電子スピ ンの Hanle 効果によるものと考えてよく,合 理的な結果である.





スピン信号の大きさの指標の一つに,非 局所電圧の変化量 $\Delta V_{\rm NL}$ を注入電流量 Iで割っ た $\Delta R_{\rm S}$ が使われる.注目すべき点として, Co₂MnSi 素子において最大 8 Ω の $\Delta R_{\rm S}$ が得ら れており,これは CoFe 電極のそれよりーケ タ以上大きな値である.また,4.2 K から室 温までの全ての温度範囲において,Co₂MnSi の方が CoFe よりも大きなスピン信号が得ら れた.特に室温における $\Delta R_{\rm S}$ の大きさは当時 としては最も大きく,特筆すべきことである. 以上のことは,Co₂MnSi 電極が高スピン偏極 源として機能していることを強く示してい る.

(2)半導体スピン注入を用いた動的核スピン ン偏極

図 3(a)に, Co₂MnSi 電極を用いた素子にお ける, DNP の実験結果の一例を示す[9]. 外部 磁場(\mathbf{B}_{ob})は $\mathbf{B}_{ob} = B_{ob}\mathbf{u}$ (\mathbf{u} は(sin13°, 0, cos13°) の単位ベクトル)の条件で印加した.核磁場を 生成するため,初期状態としてBob = +42 mT, *I* = -40 μA 印加のもとで *t*_{hold} = 60 秒待機した 後に, Bob を+42 mT から-42 mT へ 0.18 mT/s の速さで掃引し,V_{NL}のB_{ob}依存性を測定した. 図中の矢印に示すように, Bob = +33 mT, およ び-10 mT のところにて核磁場由来の明瞭な サイドピークが観測され,注入された電子ス ピンによる DNP が実証された.図 3(b)に, Co₂MnSi 電極と CoFe 電極それぞれの素子に おける,核磁場生成のための待機時間(thold)と 観測された核磁場の大きさの関係を示す.核 磁場の大きさは, B_{ob}>0のサイドピーク位置 から見積もった.両素子とも核磁場の大きさ は thold に対して指数関数的依存性を示し,そ の時間スケールは典型的な DNP の値として 妥当なものである[11].ここで,両素子の核 磁場の大きさを比べると, Co₂MnSi の方が CoFeよりも4倍以上大きくなり 核スピンを より高効率に偏極できることが示された.得 られた核磁場の大きさから見積もられる核 スピン偏極率はおよそ 1.7%となった.この値 は DNP を用いずに静磁場のみで核スピンを



図3 Co₂MnSi/CoFe/n-GaAs スピン注入素子を 用いた動的核スピン偏極.(a) 非局所電圧の外 部磁場依存性.核磁場を生成するために,外部 磁場は試料面から斜めに傾けた方向に印加.矢 印で示すサイドピークの出現は核磁場の存在を 示す.(b) 生成された核磁場の待機時間依存 性.Co₂MnSiの方がCoFeよりも約3倍大きな核 磁場が生成された[9].



図 4 oblique Hanle 測定による NMR の検出結果 [10].破線は RF 磁場がない場合,実線は 175kHzの RF磁場を照射した場合を示す.



図 5 (a) oblique Hanle 信号の RF 磁場周波数依 存性 (b) oblique Hanle 信号における dip 位置 の RF 磁場周波数依存性



図 6 Co₂MnSi 電極と Fe 電極を有する素子に対 する NMR 信号の比較

偏極させる場合に比べ,およそ4桁程度大きく,DNPによる極めて高い効率を実証した.

(3) NMR を用いた核スピン操作とその電気的検出

図4に,RF磁場がない場合と175kHzの RF磁場を照射した場合それぞれのoblique Hanle測定結果を示す[10].RF磁場を照射し ないときに観測された,核磁場に由来するサ イドピークは,RF磁場照射により減少し, 負側のピークは完全に消失した.この原因を 明らかにするため,oblique Hanle信号のRF 磁場の周波数依存性を調べた.図5(a)に示す ように,非局所電圧が極小となる磁場の値が RF周波数とともに系統的に変化しているこ とがわかる.また,図5(b)に示すように,非 局所信号が極小となるときの磁場の大きさ はRF周波数に比例し,その傾きはそれぞれ, ⁶⁹Ga,⁷¹Ga および⁷⁵Asの磁気回転比と良く一 致した.このことから,RF 磁場印加に伴う 過渡 oblique Hanle 信号の変化は,NMR によ る核磁場の消失が原因であることがわかっ た.すなわち,NMR による核スピン状態の 変化を電気的に検出することを実証した.従 来の定常状態でのoblique Hanle 信号測定では NMR による信号変化は共鳴磁場のところだ けで生じるのに対し,過渡信号に対しては共 鳴磁場以外のところでも見られ,NMR の検 出が容易であることが示された.このことは, 核スピンの外部磁場の変化に対する過渡応 答特性を評価できることに加え,本手法の特 徴の一つである.

図6に, Co₂MnSi 電極とFe 電極それぞれ の素子における, NMR 信号の比較を示す. Co₂MnSi 電極の方が明瞭な NMR 信号が得ら れており,これはCo₂MnSi 電極の高いスピン 偏極率によるものと考えられ, NMR の電気 的検出に対するハーフメタル Co₂MnSi の有 用性を実証する結果である.

最後に核スピンのコヒーレント制御に関 して述べる[10].試料に大きさ114mTの静磁 場(B₀)を z 軸から約 5 度傾けた方向に印加し, 460 秒間待機した.このとき,DNP により生 成される核磁場と外部磁場が打ち消しあい, 電子スピンに作用する有効磁場はほぼゼロ となる.この状態を初期状態として,周波数 f = 1150 kHz の正弦波高周波磁場(**B**_{ac})を時間 τ_n の間印加したときの非局所電圧($V_{\rm NI}$)変化を 計測した .**B_{ac}の周波数は ⁶⁹Ga に対する** NMR の共鳴周波数に相当する.図7(a) に $\tau_p = 56$ $\mu sec O B_{ac}$ パルス照射後の V_{NL} の時間変化を 示す .V_{NL}は RF パルス照射により ΔV_{NL}=6 μV 程度変化し,その後,数百秒の時間スケール で初期状態まで回復した.V_{NL}の急峻な変化 は,⁶⁹Gaの核磁場が NMR により変化するこ とで,電子スピンに作用する有効磁場が増大 し,その結果,電子スピンの歳差運動が誘起 されたために生じたものと考えられる.図 7(b)に, $|\mathbf{B}_{ac}| = 0.9, 0.95 \text{ mT}$ のときの, $\Delta V_{\rm NL}$ と *τ*。の関係を示す.いずれの場合にも,ΔV_{NL}は τ_p に対し明瞭に振動し、このことは、核スピ ンの静磁場方向の成分が高周波磁場印加に よりコヒーレントに振動する Rabi 振動が得 られたことを示す.また, Rabi 振動の周期は 理論的に予測される値 $2\pi/\gamma |\mathbf{B}_{ac}|$ (ここに γ は ⁶⁹Gaの磁気回転比)と良い一致を示した.半導 体スピン注入を用いた Rabi 振動の実証は本 研究が初めてであり,量子 Hall 素子を用いた 従来研究[3]に比べ,低磁場,かつ,高温での 実証は ,デバイス応用上 ,有用と考えられる .

以上により, 強磁性体から注入された電子 スピンを利用し, 核スピンをサブミクロンス ケールの空間分解能で制御し, かつ, 高感度 に検出できる NMR 素子の実証を行い, 本研 究の目標を達成した.本研究で得られた成果 は, 核スピンの量子力学的なコヒーレンスを 活用した, 次世代の量子計算機や量子情報通 信の実現に向けて大きなブレークスルーを 与えるものとして期待される.



引用文献

- L. M. K. Vandersypen, *et al.*, Nature **414**, 883–887 (2001).
- [2] H. Sanada, et al., Phys. Rev. Lett. 96, 067602 (2006).
- [3] T. Machida, et al., Appl. Phys. Lett. 82, 409 (2003).
- [4] X. Lou, et al., Nature Phys. 3, 197 (2007).
- [5] T. Sasaki, et al., IEEE Trans. Magn. 46, 1436 (2010).
- [6] Y. Zhou, et al., Phys. Rev. B 84, 125323 (2011).
- [7] T. Uemura, *et al.*, Appl. Phys. Lett. **99**, 082108 (2011).
- [8] Ebina, et al., Appl. Phys. Lett. 104, 172405 (2014).
- [9] T. Akiho, et al., Phys. Rev. B. 87, 235205 (2013).
- [10] T. Uemura, *et al.*, Phys. Rev. B **91**, 140410(R) (2015).
- [11] P. Van Dorpe, *et al.*, Phys. Rev. B 72, 035315 (2005).
- 5.主な発表論文等
- 〔雑誌論文〕(計17件)

Z. Lin, K. Kondo, M. Yamamoto, and <u>T.</u> <u>Uemura</u>, "Transient analysis of oblique Hanle signals observed in GaAs", Jpn. J. Appl. Phys. vol. 55, 04EN03 (5pp), March, 2016. DOI: 10.7567/JJAP.55.04EN03 査読 有 M. Rasly, Z. Lin, M. Yamamoto, and <u>**T**</u>. <u>Uemura</u>, "Analysis of the transient response of nuclear spins in GaAs with/without nuclear magnetic resonance", AIP Advances vol. 6, 056305 (8pp), March, 2016. DOI: 10.1063/1.4943610, 査読有

T. Miyakawa, T. Akiho, Y. Ebina, M. Yamamoto, and <u>T. Uemura</u>, "Efficient gate control of spin-valve signals and Hanle signals in GaAs channel with p-i-n junction-type back-gate structure", Appl. Phys. Express vol. 9, 023103 (4pp), January, 2016. DOI: 10.7567/APEX.9.023103, 査読 有

T. Akiho, M. Yamamoto, and <u>T. Uemura</u>, "Investigation of spin lifetime in strained InxGa_{1-x}As channels through all-electrical spin injection and detection", Appl. Phys. Express vol. 8, 093001 (4pp), August, 2015. DOI: 10.7567/APEX.8.093001, 査読有

<u>**T. Uemura**</u>, T. Akiho, Y. Ebina, and M. Yamamoto, "Coherent manipulation of nuclear spins using spin injection from a half-metallic spin source", Phys. Rev. B vol. 91, 140410(R) (5pp), April 2015. DOI: 10.1103/PhysRevB.91.140410, 査読有

A. Yamamoto, Y. Ando, T. Shinjo, <u>T.</u> <u>Uemura</u>, and M. Shiraishi, "Spin transport and spin conversion in compound semiconductor with non-negligible spin-orbit interaction", Phys. Rev. B, vol. 91, 024417(6pp), January 2015. DOI: 10.1103/PhysRevB.91.024417 , 査読有

T. Ishikura, L.-K. Liefeith, Z. Cui, K. Konishi, K. Yoh, and <u>T. Uemura</u>, "Electrical spin injection from ferromagnet into an InAs quantum well through an MgO tunnel barrier", Appl. Phys. Express vol.7, 073001(4pp), June 2014. DOI: 10.7567/APEX.7.073001, 査読有

Y. Ebina, T. Akiho, H.-x. Liu, M. Yamamoto, and <u>**T. Uemura**</u>, "Effect of CoFe insertion in Co₂MnSi/CoFe/n-GaAs junctions on spin injection properties", Appl. Phys. Lett. vol.104, 172405(4pp), May 2014. DOI: 10.1063/1.4873720, 査読有

T. Akiho, J. Shan, H.-x. Liu, K.-i. Matsuda, M. Yamamoto, and <u>T. Uemura</u>, "Electrical injection of spin-polarized electrons and electrical detection of dynamic nuclear polarization using a Heusler alloy spin source", Phys. Rev. B, vol.87, 235205 (7pp), June 2013.

DOI: 10.1103/PhysRevB.87.235205,查読有

[学会発表](計62件)

<u>T. Uemura</u>, "Coherent Control of Nuclear Spins in Semiconductor using Electrical Spin Injection", 2016 RCIQE International Seminar, Sapporo, Japan, March 8, 2016. 招待講演 M. Rasly, Z. Lin, M. Yamamoto, and <u>**T**</u>. <u>**Uemura**</u>, "Analysis of transient response of nuclear spins in GaAs with/without nuclear magnetic resonance", 13^{th} Joint MMM-Intermag Conference, CB-07, San Diego, CA, USA, Jan. 11 – 15, 2016.

Z. Lin, M. Yamamoto and <u>T. Uemura</u>, "Transient Analysis of Oblique Hanle Signals Observed in GaAs", 2015 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2015), PS-12-17, Sapporo, Japan, Sep. 28 – 30, 2015.

T. Akiho, Y. Ebina, M. Yamamoto, and <u>**T**</u>. <u>**Uemura**</u>, "Coherent control of nuclear spins using spin injection from half-metallic Co₂MnSi", 21st International Conference on Electronic Properties of Two-Dimensional Systems, Tu-A2-4, Sendai, Japan, July 26 - 31, 2015.

T. Miyakawa, T. Akiho, Y. Ebina, M. Yamamoto, and **T. Uemura**, "Gate control of spin-valve signal and Hanle signal in GaAs observed by a four-terminal nonlocal geometry", 17^{th} International Conference on Modulated Semiconductor Structures, Mo-PM-22, Sendai, Japan, July 26 – 31, 2015.

T. Uemura and M. Yamamoto, "Manipulation of nuclear spins in GaAs using a half-metallic spin source of Co_2MnSi ", IEEE Int'l Magnetics Conf. 2015 (INTERMAG 2015), Beijng, China, May 11 – 15, 2015. 招待講演

<u>T. Uemura</u>, T. Akiho, Y. Ebina and M. Yamamoto, "Electrical detection of nuclear magnetic resonance in GaAs using transient oblique Hanle effect measurements", 59^{th} Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, FW-10, Honolulu, Hawaii, USA, November 3 – 7, 2014.

T. Uemura and M. Yamamoto, "Efficient nuclear spin polarization and electrical detection of nuclear magnetic resonance in GaAs using half-metallic spin source", The 3rd Internaional Conference of Asian Union of Magnetics Societies (ICAUMS 2014), VIII-25, Haikou, China, October 28 – November 2, 2014. 招待講演 T. Akiho, Y. Ebina, H.-x. Liu. M. Yamamoto, T. Uemura, "Efficient Dynamic Nuclear Polarization Using Electrical Spin Injection from a Half-Metallic Spin Source", 32nd International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS2014), Austin convention center, Austin, Texas, USA, August 10 – 15, 2014.

<u>T. Uemura</u>, "Highly efficient spin injection and dynamic nuclear polarization using a half-metallic spin source", The 6th IEEE International Nanoelectronics Conference (IEEE INEC2014), Sapporo, Japan, July 28 - 31, 2014. 招待講演

T. Akiho, M. Yamamoto, and <u>**T. Uemura**</u>, "Spin-dependent transport properties of strained InGaAs channel investigated through all electrical spin injection and detection", 58^{th} Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, HB-10, Denver, Colorado, USA, November 4 – 8, 2013.

Y. Ebina, T. Akiho, H. Liu, M. Yamamoto, and <u>**T. Uemura**</u>, "Effect of CoFe insertion on spin injection properties of $Co_2MnSi/CoFe/n$ -GaAs junctions", 58th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, AX-01, Denver, Colorado, USA, November 4 – 8, 2013.

〔図書〕(計1件)

M. Yamamoto and <u>**T. Uemura**</u>, "Effect of Nonstoichiometry on the Half-Metallic Character of Co_2MnSi and Its Application to the Spin Sources of Spintronic Devices", Heusler Alloys, C. Felser and A. Hirohata (Eds.), Springer International Publishing Switzerland 2016, Chap. 18, pp. 413-444, Jan. 2016.

DOI: 10.1007/978-3-319-21449-8_20

〔産業財産権〕

出願状況(計0件)

取得状況(計0件)

〔その他〕

ホームページ等

http://www.ist.hokudai.ac.jp/labo/nanodev/index. html

6 . 研究組織

 (1)研究代表者 植村 哲也(UEMURA, Tetsuya)
北海道大学・大学院情報科学研究科・准教授
研究者番号:20344476

(2)研究分担者 なし

(3)連携研究者

なし